

Warszawa, 6 września 1938 r.

URZĄD PATENTOWY



D03d 15/02

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 26808.

Kl. 86 c, 1/01.

Fabryka przędzy glansowanej, tasiem i sznurowadeł
A. Kreutzberg Sukcesorowie
(Łódź, Polska).

Tkanina ze słomki ze sztucznego jedwabiu.

Zgłoszono 22 lutego 1937 r.
Udzielono 9 czerwca 1938 r.

Dotychczas nie potrafiono wytwarzać gęstych tkanin ze słomki ze sztucznego jedwabiu, z gatunku zwanego potocznie „viska”, imitującego słomę, a to z powodu, że jedwab ten jest zbyt kruchy i nie wytrzymuje potrzebnego naprężenia osnowy i mocnych uderzeń płochy w krośnie.

Trudności te zostały stosownie do wynalazku pokonane w ten sposób, że ze słomki „viska” wykonuje się plecionkę i dopiero tę plecionkę stosuje się jako osnowę i wątek. Uzyskuje się wtedy zupełnie nowy rodzaj gęstej i mocnej tkaniny ze słomki, nadającej się w szczególności do wyrobu letnich kapeluszy damskich. Sposób plecienia tej plecionki jest różnorodny.

Plecionka może być wykonana z rdzeniem lub bez niego, przy czym może się składać nie wyłącznie ze słomki ze sztucznego jedwabiu, ale z dodatkiem nitek z innego materiału włókienniczego, w celu uzyskania wzmocnienia plecionki lub dodatkowego efektu. Na przykład każda nitka plecionki może posiadać rdzeń z nitek słomki jedwabnej, oplecionych nadto mało widocznymi nitkami cienkimi z innego materiału. W nitce plecionki lub w jej rdzeniu może się znajdować np. jedna lub kilka nitek z celofanu w celu zwiększenia połysku lub angory — w celu wytworzenia puszkę. Plecionka może się składać z dowolnej liczby nitek. Do wyrobu tkaniny według wynalaz-

ku może być stosowana nadmieniona plecionka również tylko jako osnowa lub tylko jako wątek, jako część osnowy lub jako część wątku.

Zastrzeżenie patentowe.

Tkanina ze słomki ze sztucznego jedwabiu, imitującej słomę, znamienna tym, że jej wątek i osnowa względnie tylko wątek

lub tylko osnowa są utworzone częściowo lub całkowicie z plecionki ze słomki ze sztucznego jedwabiu („viska“).

Fabryka przędzy glansowanej,
tasiem i sznurowadeł
A. Kreutzberg Sukcesorowie.

Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.